



ELSEVIER

Chemical Engineering Journal 87 (2002) 417

Chemical
Engineering
Journal

www.elsevier.com/locate/cej

Author Index of Volume 87

- Adrover, A. 275
Aguilar, R. 351
Aguilera, M.E. 31
Bernard-Michel, B. 135
Bhatia, S. 49
Björk, H. 381
Cao, G. 239
Cerro, R.L. 31
Chang, S. 121
Chianese, A. 187
Cipriani, P. 187
Cox, H.H.J. 101
Dehkordi, A.M. 227
Delgado, J.A. 111
Deshusses, M.A. 101
Dewsbury, K.H. 129
Ding, F. 181
Duan, Z. 149
Fane, A.G. 121
Fang, M. 395
Fernández, A. 251
Ferschneider, G. 41
Fletcher, D.F. 301
Foscolo, P.U. 61
Gallucci, K. 61
García, J. 157
Gilarrranz, M.A. 157
Giona, M. 275
Golonka, K. 329
Gourdon, C. 11
Houi, D. 251
Ingemar Odenbrand, C.U. 207
Iou, Q.-L. 197
Jand, N. 61
Jiraratananon, R. 321
Karamanov, D.G. 129
Koh, J.-H. 367
Krishna, R. 1
Künkel, C. 207
Kunzru, D. 219
Langrish, T.A.G. 301
Lau, N.T. 395
Lei, Z. 149
Leu, H.G. 163
Lim, H.C. 367
Lin, S.H. 163
Liu, Z. 181
Looi, A.Y. 329
López de Ramos, A.L. 31
Lyddiatt, A. 313
Ma, J. 395
Macêdo, E.N. 339
Magno, R.N.O. 339
Mahajani, V.V. 403
Makarytchev, S.V. 301
Mann, R. 21
Margaritis, A. 129
Martin, C. 89
Martínez, I. 111
Martínez-Guerra, R. 351
Matros, Yu.Sh. 73
McKenna, T.F. 89
Mège, P. 41
Mohamed, A.R. 49
Nakano, K. 261
Oliet, M. 157
Orrù, R. 239
Ovejero, G. 111
Pagnanelli, F. 275
Pan, C.L. 163
Pant, K.K. 219
Parisi, M. 187
Paschek, D. 1
Patnaik, P.R. 357
Perić, J. 171
Pimbert, A. 321
Pomès, V. 251
Pons, M.N. 135, 171
Poznyak, A. 351
Qian, S. 395
Quaresma, J.N.N. 339
Rangaiah, G.P. 285
Rasmussen, A. 381
Rhodes, M. 329
Rito-Palomares, M. 313
Rodríguez, F. 157
Romdhane, M. 11
Saha, P. 285
Santini, M. 61
Seo, H.-K. 367
Shiraishi, F. 261
Sotelo, J.L. 111
Sungpet, A. 321
Tadé, M.O. 285
To, K.L. 395
Toro, L. 275
Tye, C.T. 49
Vaidya, P.D. 403
Valeva, M.D. 21
Vigneswaran, S. 121
Vivier, H. 135
Vlaev, S.D. 21
Vučak, M. 171
Wang, H. 149
Wang, L. 395
Wang, S. 261
Wang, T.-T. 197
Way, J.D. 321
Westerberg, B. 207
Yin, G. 181
Yoo, Y.-S. 367
Yuan, N. 181
Zagoruiko, A.N. 73
Zhan, J. 181
Zhou, R. 149
Žmikić, A. 171